

夏期講習／高1・高2・高3・高卒

描画コース芸大/私大対策

描画コースでは、一般入学者選抜でデッサンや色彩表現などの選択肢がある場合や、他のコースで対応していない描画系選択肢のある美術系大学の対策も行います。国語や英語などの科目別学習や、先端芸術表現、芸術学、映像コースなどと組み合わせることで、より「合格」という自己実現に近づくことができます。指導は「入学者選抜の厳しさではなく、表現することの楽しさを学ぶ」を標語に行われますので、初心者でも安心して学べる他、経験者でも新たな気づきを得られます。

〈対応大学〉

- ・東京藝術大学（先端芸術表現科）、武蔵野美術大学（映像学科）（芸術文化学科）、多摩美術大学（工芸学科）（劇場美術デザインコース）、女子美術大学（工芸専攻）（メディア表現領域）（ヒーリング表現領域）（ファッション表現領域）（クリエイティブ・プロデュース領域）（スペース表現領域）（美術教育選考）（国際芸術文化専攻）、東京造形大学（写真専攻領域）（映画・映像専攻領域）（アニメーション専攻領域）（メディアデザイン専攻領域）など。
- 【私大デザイン推薦・総合型選抜コースとの組み合わせの場合】
- ・武蔵野美術大学（工芸工業デザイン学科）（空間演出学科）（基礎デザイン学科）（デザイン情報学科）（グラフィックアーツ専攻）、多摩美術大学（グラフィックデザイン学科）（プロダクトデザイン専攻）（テキスタイルデザイン専攻）（情報デザインコース）（統合デザイン学科）（版画専攻）、女子美術大学（ヴィジュアルデザイン専攻）（プロダクトデザイン専攻）（共創デザイン学科）、日本大学芸術学部（デザイン学科）、東京造形大学（グラフィックデザイン専攻領域）（インダストリアルデザイン専攻領域）（テキスタイルデザイン専攻領域）など。

前期		夜		
		BGA	18:00-21:00（3h） 6日間 ￥28,000	
	7/21（月）	【志望校別対策】 石膏像デッサン / 静物デッサン / その他		
	7/22（火）			
	7/23（水）	【志望校別対策】 石膏像デッサン / 静物デッサン / その他		
	7/24（木）			
	7/25（金）	【志望校別対策】 手のデッサン / 構成デッサン（想定デッサン） / その他		
7/26（土）				
7/27（日）				
中期	中期A		BGB	18:00-21:00（3h） 6日間 ￥28,000
		7/28（月）	【志望校別対策】 細密デッサン / 構成デッサン（想定デッサン） / その他	
		7/29（火）		
		7/30（水）		
		7/31（木）	【志望校別対策】 自画像デッサン / 平面構成（構成表現、視覚表現） / その他	
		8/1（金）		
		8/2（土）		
	8/3（日）			
	中期B		BGC	18:00-21:00（3h） 6日間 ￥28,000
		8/4（月）	【志望校別対策】 静物デッサン / 構成デッサン（想定デッサン） / その他	
		8/5（火）		
		8/6（水）		
		8/7（木）	【志望校別対策】 自画像コラージュ / 平面構成（構成表現、視覚表現） / その他	
		8/8（金）		
		8/9（土）		
8/10（日）				
後期	後期A		BGD	18:00-21:00（3h） 6日間 ￥28,000
		8/11（月）	・クロッキー会	
		8/12（火）	・人物デッサン	
		8/13（水）		
		8/14（木）	【志望校別対策】 石膏像デッサン / 色彩構成 / その他	
		8/15（金）		
		8/16（土）		
	8/17（日）			
	後期B		BGE	18:00-21:00（3h） 6日間 ￥28,000
		8/18（月）	【志望校別対策】 静物デッサン / 構成デッサン（想定デッサン） / その他	
		8/19（火）		
		8/20（水）	【志望校別対策】 石膏像デッサン / 平面構成（構成表現、視覚表現） / その他	
		8/21（木）		
		8/22（金）	【志望校別対策】 自画像デッサン / 色彩構成 / その他	
		8/23（土）		